### TALK ABOUT 21

先端機能材料への適用高性能電子顕微鏡グループリーダー 松井 良夫

独立

行政法人

物質

材料研究機

#### 著者略歴

| 1973年                        | 東京大学理学部化学科卒業                           |
|------------------------------|--|
|                              | (無機合成化学・佐佐木研究室)                        |
| 1973年                        | 科学技術庁無機材質研究所(第4研究グループ)                 |
|                              | 研究員                                    |
| 1984年                        | 英国ケンブリッジ大学キャベンディッシュ研究所                 |
|                              | (1986年2月帰国)                            |
| 1988年                        | 超伝導マルチコアプロジェクト                         |
|                              | ・構造解析コア 局所構造ユニット リーダー                  |
| 2001年                        | 物質・材料研究機構(NIMS)                        |
|                              | ・先端結晶解析グループ・主席研究員                      |
| 2004年                        | 超高圧電子顕微鏡ステーション・副ステーション長                |
| 2006年                        | ナノ計測センター 先端電子顕微鏡グループ リーダー              |
| 学位                           |  |
| -<br>1984年                   | 理学博士(東京大学 , 論文提出による )                  |
|                              | 「高分解能超高圧電子顕微鏡の開発とその応用」                 |
| 妥賞                           |  |
| 又員<br>1000年                  | 利学技術庁集宣賞                               |
| 1005年                        | 14于10月17日 及日夏<br>日本志面科学会論文賞            |
| 1006年                        | 口本我面11于云晴天真<br>口太蚕乙晴激结学会(泪,口太晴激结学会)渐雄学 |
| 1990年                        | 口半电」頭似鏡子云(坑·口半頭似鏡子云)旗膝員<br>切仁道利誉士術堂    |
| 1997年                        | 超 <b>达导科子</b> 技術員                      |
| 2005年                        | 日本顕微鏡子会特別表彰                            |
| 学会活動                         |  |
| 日本顕微鏡学会 常務理事(会計担当)           |  |
| 日本顕微鏡学会 関東支部評議員              |  |
| 国際顕微鏡学会議(IMC-16)無機材料関係シンポジウム |  |

国際顕微鏡学会議(IMC-16) 無機材料関係シンボジウム (M9)オーガナイザー アジア結晶学連合会議(AsCA06)実行委員



1 はじめに 透過型電子 顕微鏡 (TEM) は1930年代 にドイツ・シ ーメンス社の Ruskaらのグ

ループにより先駆的な開発がなされ て以来,70年以上の歴史を有する, 極めて成熟した構造解析手法の一つ である.第2次大戦後は日本が急速 に技術を伸ばし,現在では日本の2 社(日本電子,日立ハイテク)と欧 州の1社(FEI,旧フィリップス)が 世界市場の大半を制している.材料 分野においてTEMは当初,金属材料 中の転位 (dislocation)の暗視野法 (Dark-field method)による観察で 多大な成果を挙げた.70年代に入り 分解能が0.2から0.3nm程度まで向 上すると, TEMは結晶格子を原子レ ベル観察する手段として発展し, 複 合酸化物の結晶構造や欠陥構造の直 接観察が各国で精力的に展開された. こうして発展した原子レベル観察技 法は80年代後半の「高温超伝導体」 や,90年代始めのカーボンナノチュ ーブ等の先端物質研究で多大な威力 を発揮し、その有用性が一般に認知 されるに至った.21世紀に入った現 在も,球面収差補正の導入による分 解能の大幅な向上,電子源の単色化 によるエネルギー分解能の向上,三 次元データ解析手法の向上など、 TEMの進化はとどまる所を知らない 様に思われる.

筆者は1973年に(旧)科学技術 庁・無機材質研究所に研究員として 採用されて以来,一貫して高性能電 子顕微鏡の開発と,その先端材料へ の応用に従事してきた.80年代前半 までは ーアルミナに代表される 「超イオン伝導材料」、80年代後半か らは「銅系酸化物超伝導体」、そして 90年代半ばからは、酸化物超伝導体 も内包する、いわゆる「強相関電子 系」(Strongly-correlated system) をターゲット物質として研究を進め てきた.2001年に無機材質研究所 と金属材料技術研究所が合併して、 物質・材料研究機構(NIMS)が発 足してからは「ナノテクノロジー総 合支援プロジェクト」による外部支 援業務も精力的に展開している.

#### 2 なぜ透過型電顕なのか?

構造解析手法としての透過型電子 顕微鏡(TEM)の特長を挙げると<sup>1-3)</sup>, (1)一般に電子の波長(ドブロイ波 長)は可視光線やX線に比べて 遥かに短く,100kVにて加速 した場合0.0037nm,1000 kV加速では0.00087nm等で ある.

- (2) 凸レンズ(磁界型)による拡大 が可能(X線では極めて困難)
   で,しかも光学顕微鏡レベル
   (数百倍)から原子オーダー(数
   百万倍)まで,ほぼ連続的に可 変である.
- (3)実空間(拡大像)の観察と逆空 間(回折パターン)の観察が平 行して行える.しかも制限視野 回折法により,サブミクロン領 域からでも明瞭な回折図形が取 得できる.
- (4)エネルギー分散型X線分光(ED
  X)や電子エネルギー損失分光
  (EELS)を始めとする,種々の
  分析的手法との組み合わせが可能である.
- といった点が挙げられる.もちろん

TEMにも弱点はあり,

- (1) 試料を薄く研磨する必要がある. 研磨過程で試料にダメージを与 える可能性が大きい.
- (2) 試料は真空中に置かれる.この ため水を含む物質や生体の観察 は容易ではない.
- (3)電子線照射によるダメージ導入 の恐れが常に存在する.
- (4)一般的に試料はレンズ磁場(2) テスラ前後)にさらされる.磁 性体の観察ではこのことが障害 になることがある.

などである.

### 3 高温超伝導フィーバーと電子 顕微鏡の役割

1986年, Bednorz & Mullerは酸 化物高温超伝導体(La-Ba-Cu-O系) を発見,世界をあっと言わせた.旧 科学技術庁(現文部科学省)では, 高温超伝導体の合成,構造解析,物 性測定から線材開発にいたる組織的 な研究プロジェクト(超伝導マルチ コアプロジェクト)を発足させ(正 式スタートは1988年), 無機材質研 究所(現NIMS並木地区)では、「新 物質探索」と「構造解析」を担当す ることとなった.更に構造解析部門 には,(a)透過型電子顕微鏡を主体と する「局所構造ユニット」と(2)粉末 回折法(X線及び中性子線)を主体 とする「平均構造ユニット」を設置 して研究を推進した.従来,構造解 析といえば,単結晶を用いてX線回 折法にて精密化するというのが「常 識」であったが,高温超伝導体の厳 しい競争環境においては,単結晶の 育成を待つ時間的余裕はなく,粉末 試料,焼結体試料,薄膜試料等から 直接構造を決める必要があった.し

かも試料は必ずしも純粋ではなく, 多量の不純物を含有していることも しばしばであった.このような状況 で,旧無機材質研究所は「粉末回折 法と電顕法の連合」を選択した訳で あるが,結果としてビスマス系超伝 導体の変調構の発見4)等,多大な成 果を挙げることとなった.

上記の超伝導プロジェクトを活用 して,我々電顕グループは下記の3 台のユニークな電子顕微鏡を順次導 入する機会を得た.すなわち (a)超 高分解能超高圧電子顕微鏡(H-1500),(b)電子分光結像型分析電 子顕微鏡(HF-3000S),(c)極低温 ローレンツ電子顕微鏡(HF-3000L) である.また同時にイオン研磨装置, 集束イオンビーム加工装置(FIB)等 の試料前処理装置,イメージングプ レート解析装置やイメージシミュレ ーションシステム等の画像処理装置 等の整備も行なった.銅系酸化物超 伝導体やマンガン系磁性材料に代表 される「強相関電子系(Strongly correlated systems)」においては, 「原子の配列」,「電子状態(価数,結 合状態等)」,そしてスピン(磁気) 状態を総合的に研究する必要がある



(a)

が,我々はこうした総合的なデータ を取得して,解析するための実験解 析システムを90年代後半までにほぼ 完成させることが出来た.

### 4 TEMによる原子配列の観察 (高分解能電顕法)

通常のTEMにて原子配列を解析す るために,現在最も多用される高分 解能観察法は、「シェルツァー法」と 呼ばれ,フォーカスをわずかに(数 +nm) ずらして撮影する.このフォ ーカス条件下では,透過波と回折波 が絶妙の位相関係を持って干渉する 結果,結晶構造(投影構造)をほぼ 忠実に再現することができるのであ る.シュルツァー法による高分解能 像の分解能(点分解能)は、

 $= 0.65 \text{Cs}^{1/4}$  3/4

であらわされ,分解能向上のために は球面収差係数(Cs)又はドブロイ 波長()を低減する必要がある. 当時我々は,電子線の速度を上げて ドブロイ波長()を短くすること がより現実的であるであると判断し, 1988から1990年にかけて,最高 加速電圧1300kVの「超高分解能超 高圧電顕」を開発した(図1(a)).本



(b) 図1 1990年に導入された超高分解能超高圧電子顕微鏡の(a)実験風景と (b)炭酸塩超伝導体<sup>5)</sup>の高分解能電顕像(試料提供:青山学院大学秋光純教授)

## TALK ABOUT 21





構造観察例.53K付近で特徴的な磁気リップル構造が観察される<sup>9)</sup>

装置は点分解能0.1nmを世界に先駆

けて実現し,炭酸塩型超伝導体など, 軽元素を含む新規化合物の構造解析 に多大な貢献をした.一例として, 青山学院大学・秋光研究室との共同 研究として行った,炭酸塩超伝導体<sup>5)</sup> の高分解能電顕像を図1(b)に示す.

## 5 TEMによる電子状態の解析 (電子エネルギー損失分光法)

物質中に存在する元素の電子状態 や価数を正確に評価することは,先 端材料の機能特性を理解する為に基 本的に重要である.電子顕微鏡の代 表的な付属装置である電子エネルギ -損失分光法 (EELS)<sup>6)</sup>は, こうし た情報をナノレベル領域から取得す ることを可能にしたが, EELSで高 いエネルギー分解能を得る為には, エネルギーの揃った単色性に優れた 電子源が不可欠である、冷陰極式電 界放出型電子銃(Cold fieldemission gun: Cold FEG) はこう した目的に最適の電子源であり、 1998年我々はCold FEGとEELS (後にエネルギーフィルターに置き換 え)を装備した分析電子顕微鏡(加 速電圧300kV)を導入した.図2は

クロムを少量ドープした酸化物超伝 導体YSr<sub>2.x</sub>Ba<sub>x</sub>Cu<sub>2.8</sub>Cr<sub>0.2</sub>O<sub>v</sub> (x=0 -1.5)の電子状態解析への応用例")で ある.結晶中のSrとBaの存在比率を 変化させると,Ba含有量が多い x=1.0と1.5でのみ超伝導を示す. 我々は電子顕微鏡で一連の化合物の 構造と電子状態の違いを調べた結果, EELSスペクトルの微細構造 (ELNES)に明らかな差を見いだし, 超伝導相ではクロムは三価で八面体 的に酸素で囲まれるのに対して,非 超伝導相ではクロムは六価で四面体 的に酸素で囲まれていること等が判 明した.非超伝導層ではクロムの価 数が高い分,銅の価数が低下してホ ール濃度が減少するために超伝導を 発現しないと結論された.

# 6 TEMによる磁区構造の観察(ローレンツ電顕法)

一般に使われるTEMでは試料は磁 界型対物レンズの中心部に置かれ, およそ2テスラの磁場を必然的に受 けている.このため磁性体の磁区構 造はレンズ磁場により変化してしま い,本来の磁気構造を見ることは困 難である.また鉄鋼材料等では試料 に磁気的な応力がかかって変形した りすることもある.こうした状況を 回避する為には,試料に磁場が直接 かからないように設計された専用の 電子顕微鏡,即ち「ローレンツ電顕」 が不可欠となる<sup>8)</sup>. ローレンツ電顕法 は古くから知られた手法ではあるが, Tonomuraら(日立基礎研)が第2 種超伝導体中の磁束(magnetic flux-line)の直接観察に適用したこ とで,一躍注目された.一方筆者ら は,90年代前半から注目を集めはじ めた超巨大磁気抵抗 (CMR) 材料の 磁区構造評価にローレンツ電顕法を 適用して,多くの成果を挙げてきた. ローレンツ電顕法には2つの典型的 な観察モード (a)フレネル法と(b) フーコー法がある.フレネル法はフ ォーカスを大きくずらすことによっ て磁壁 (Magnetic domain wall) を白黒のコントラストで捉える手法, 一方フーコー法は磁区によりわずか に偏向された電子を, 絞り(対物絞 り) で選別して, 特定磁区を捉える 手法である.図3にはフレネル法の 適用例として,層状マンガン酸化物

La<sub>2-2x</sub>Sr<sub>1+2x</sub>Mn<sub>2</sub>O<sub>7</sub> (x=0.32 - 0.40) の低温での磁気転移に伴う,磁区の 生成消滅過程の観察例を示すが,注 目すべき点は,強磁性から常磁性へ 転移する過程で細かい磁気的な構造 (磁気リップル)が垂直方向に現れる ことである<sup>9)</sup>.

#### 7 新しい原子識別観察手法 (HAADF-STEM法)

これまでに述べた透過電顕(TEM) ではできるだけ平行性の高い電子を 広い領域に照射して, 凸レンズ作用 を利用して像拡大が行われた.これ に対して,試料上で細くしぼった電 子線を走査して,透過電子や散乱電 子の強度を捉える手法が走査透過電 顕(STEM)である.特に高角度の散 乱電子を用いて結像する「HAADF 法」(High-Angle Annular Dark-Field method)は別名「Zコントラ スト法」とも呼ばれ,原子識別性に 優れた観察手法である.HAADF法 は試料の厚みやフォーカスによるコ ントラストの変化がTEMの高分解能 法 (HRTEM) に比べて非常に少な いため,原理的には極めて理想的な 構造観察手法であるが,(1)試料ド



図4 NIMSに導入された高分解能STEMに よるSrTiO。のHAADF像.SrとTiが 明瞭に識別されている

リフトの影響を受けやすい,(2)試 料汚染(主にカーボン)が起こり易 い,(3)動的な観察は難しい,(4) 電子回折図形等の結晶学的データの 観察には不向き、といった制約もあ る.最近NIMSでは「ナノテクノロ ジー総合支援プロジェクト」にて導 入したSTEM (HD-2300C, 200kV)の高分解能化に成功した. 図4にSrTiO<sub>3</sub>のHAADF像を示す<sup>10)</sup>. 通常のTEM観察法ではSrとTiのコン トラスト差はほとんどつかないが, HAADF-STEM像では2つの元素を 明瞭に識別することが出来る.この ように,従来の結晶の電子回折とそ の干渉効果をベースとする高分解能 TEM (HRTEM)と,個々の原子 (列)を直接的に識別観察する高分解 能STEM (HAADF)という,2つの 高分解能観察技術を手にすることが 出来たことで,今後原子像観察のレ ベルと信頼性が飛躍的に向上するこ とは確実と言える.

#### 8 おわりに

以上,述べてきたように,我々は 超伝導プロジェクト(1988-2005) で導入した(a)超高分解能超高圧電 顕(H-1500),(b)電界放出型分析 電顕 (HF-3000S), (c) ローレンツ 型電顕(HF-3000L)の3台の電顕 と,ナノ的総合支援プロジェクト (2002-)で導入した高分解能走査 透過型電子顕微鏡(HD-2300C)の, 計4台の先進的な電顕をベースに, 原子の配列から電子やスピンの振る 舞いまでを総合的に解析しうるシス テムを構築して強相関電子系材料を 中心に大きな貢献をしていると自負 している.しかしながらこうした先 進的な装置群を真に有効に生かすた

めには外部機関特に民間企業とのコ ラボレーションが重要であり,研究 生の受け入れ等を積極的に進めて行 きたいと考えている.

電子顕微鏡の更なる発展方向に関 しては,球面収差補正や電子源の単 色化(モノクロメーター)等が注目 されており,今後も位置分解能とエ ネルギー分解能の飛躍的向上を期待 したい.強相関電子系への寄与とい う観点からは,(a)温度と印加磁場が 制御でき,かつ原子レベル分解能を 有する電子顕微鏡の開発,(b)電気伝 導度等,物性計測を同時に行えるよ うな(極低温)試料ホルダーの開発, (c)磁壁などの三次元観察(トモグ ラフィー)等が今後注目される.

2006年度よりNIMSは第2期に 入り,我々電顕グループも「ナノ計 測センター 先端電子顕微鏡グルー プ」として再発足した.既設装置に よる日常レベルでの電顕法の進展を 図るとともに,収差補正技術や新し い分析手法の導入による,新規装置 の開発も積極的に目指して行くつも りである.

文 献

- 1)松井良夫、日本結晶学会誌 39,157-167 (1997)
- 2)松井良夫、日本結晶学会誌 40,141-152 (1998)
- 3)松井良夫。実験化学講座(丸善)第5版、 11巻(物質の構造、回折)452-472 (2006)
- 4)松井良夫、日本結晶学会誌 31,8-15(1989)
- 5 ) J. Akimitsu et al., Physica C. 201, 320-324 ( 1992 )
- 6)木本浩司、分光研究 52,118-122(2003)
- 7 ) Y. Anan et al., Physica C. 357, 371-375 (2001)
- 8)浅香透他、顕微鏡, 40, 200-203(2005)
- 9) T. Asaka et al., Phys. Rev. Lett. 95, 227204 (2005)
- 10)木本浩司他:未発表データ